

**В. Г. Воробйов<sup>1</sup>, О. В. Конорева<sup>1</sup>, Є. В. Малий<sup>1</sup>, М. Б. Пінковська<sup>1</sup>,  
В. П. Тартачник<sup>1</sup>, В. В. Шлапацька<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ

<sup>2</sup> ДП «Радма», Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, Київ

## **ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ ЕЛЕКТРОНАМИ З ЕНЕРГІЄЮ 2 МеВ НА ЗВОРОТНІ СТРУМИ ФОСФІД-ГАЛІЕВИХ СВІТЛОДІОДІВ**

Наведено результати досліджень зворотних електрофізичних характеристик вихідних та опромінених електронами з  $E = 2$  МeВ червоних та зелених фосфід-галієвих світлодіодів. Виявлено, що зворотний струм зумовлений переважно тунелюванням носіїв при  $U_{\text{зб}} \leq 9$  В та лавинним множенням при  $U_{\text{зб}} \geq 13$  В; у межах  $U = 9 \div 13$  В беруть участь обидва механізми. Зростання струму в області високих напруг ( $U_{\text{зб}} > 19$  В) обмежується опором базової частини діода. При значних зворотних струмах ( $I > 1$  мА) опромінення діодів приводить до зсуву зворотних вольт-амперних характеристик у бік більших напруг.

*Ключові слова:* фосфід галію, GaP, світлодіод, опромінення, електрони, вольт-амперні характеристики, зворотний струм, пробій.

**В. Г. Воробьев<sup>1</sup>, О. В. Конорева<sup>1</sup>, Е. В. Малый<sup>1</sup>, М. Б. Пинковская<sup>1</sup>,  
В. П. Тартачник<sup>1</sup>, В. В. Шлапацкая<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев

<sup>2</sup>ДП «Радма», Институт физической химии им. Л. В. Писаржевского НАН Украины, Киев

## **ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАМИ С ЭНЕРГИЕЙ 2 МэВ НА ОБРАТНЫЕ ТОКИ ФОСФИД-ГАЛЛИЕВЫХ СВЕТОДИОДОВ**

Приведены результаты исследований обратных электрофизических характеристик исходных и облученных электронами с  $E = 2$  МэВ красных и зеленых фосфид-галлиевых светодиодов. Обнаружено, что обратный ток обусловлен преимущественно туннелированием носителей при  $U_{\text{обр}} \leq 9$  В и лавинным множением – при  $U_{\text{обр}} \geq 13$  В; в пределах  $U = 9 \div 13$  В принимают участие оба механизма. Возрастание тока в области высоких напряжений ( $U_{\text{обр}} > 19$  В) ограничивается сопротивлением базовой части диода. При значительных обратных токах ( $I > 1$  мА) облучение диодов приводит к сдвигу обратных вольт-амперных характеристик в сторону больших напряжений.

*Ключевые слова:* фосфид галлия, GaP, светодиод, облучение, электроны, вольт-амперные характеристики, обратный ток, пробой.

**V. G. Vorobiov<sup>1</sup>, O. V. Konoreva<sup>1</sup>, Ye. V. Malyi<sup>1</sup>, M. B. Pinkovska<sup>1</sup>,  
V. P. Tartachnyk<sup>1</sup>, V. V. Shlapatska<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

<sup>2</sup> SE "Radma", L.V. Pisarzhevskii Institute of Physical Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

## **INFLUENCE OF 2 MeV ELECTRONS IRRADIATION ON GALLIUM PHOSPHIDE LIGHT-EMITTING DIODES REVERSE CURRENTS**

Results of reverse electrophysical characteristics study of red and green LEDs, initial and irradiated with 2 MeV electrons were given. It was found that reverse current was predominantly caused by carriers tunneling at  $U_{\text{рев}} \leq 9$  V, and by the avalanche multiplication at  $U_{\text{рев}} \geq 13$  V, in the range  $U = 9 \div 13$  V both mechanisms are available. Current increase at high voltage areas ( $U_{\text{рев}} > 19$  V) is limited by the base resistance of diode. In the case of significant reverse currents ( $I > 1$  mA) irradiation of diodes leads to the shift of reverse current-voltage characteristics into the high voltages direction.

*Keywords:* gallium phosphide, GaP, light-emitting diode, irradiation, electrons, current-voltage characteristics, reverse current, breakdown.

## **REFERENCES**

1. Grehov I.V, Seriozhkin Yu.N. Avalanche breakdown of the  $p$ - $n$ -junction in semiconductors. - Leningrad: Energiya, 1980. - 150 p. (Rus)
2. Grishin Yu.G., Druzenko N.V., Konoreva O.V. et al. Electrooptical properties of initial and irradiated GaP  $p$ - $n$ -junctions // Metallofizika i nanotekhnologii. - 2008. - Vol. 30. - P. 77 - 84. (Ukr)
3. Vikulin I.M., Kurnashev Sh.D., Gorbaev V.E., Kriskiv S.K. Degradation of the elements of the optical communication under irradiation // Scientific Papers of Odessa National Academy of Telecommunications (ONAT). - 2012. - No. 1. - P. 57 - 63. (Rus)
4. Rzhevkin K.S. The physical principles of semiconductor devices action. - Moskva: Izdatelstvo MGU, 1986. - P. 255.

(Rus)

Надійшла 12.05.2015  
Received 12.05.2015